



B2

PAT-NO: JP02001223326A

DOCUMENT- IDENTIFIER: JP 2001223326 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: August 17, 2001

INVENTOR- INFORMATION:

NAME	COUNTRY
MAEDA, TORU	N/A

ASSIGNEE- INFORMATION:

NAME	COUNTRY
HITACHI LTD	N/A
HITACHI HOKKAI SEMICONDUCTOR LTD	N/A

APPL-NO: JP2000031545

APPL-DATE: February 9, 2000

INT-CL (IPC): H01L025/065, H01L025/07, H01L025/18, H01L021/60

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize high density mounting by preventing a wire short circuit and reducing in size and thickness in a small-sized semiconductor device of a chip laminated type.

SOLUTION: The semiconductor device comprises a tape board 3 for supporting a first chip 1 of a lowermost stage by flip-chip connecting, a wiring film 4 for supporting a second chip 2 laminated and disposed on the first chip by flip-chip connecting, a wire 9 for connecting a connecting electrode 4b of the film 4 to a connecting electrode 3b of the board 3, a plurality of solder bumps 11 disposed on a rear surface 3d of the board 3, and a sealing part 10 for resin-sealing two semiconductor chips, the wire 9 and the like. In

this case,
the laminated and disposed first and second chips 1, 2 are face down
mounted.
The flip-chip connecting and the wire bonding are combined to reduce
a wire
density in the part 10 to prevent a wire short circuit.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-223326

(P2001-223326A)

(43)公開日 平成13年8月17日(2001.8.17)

(51) Int.Cl.⁷
 H 01 L 25/065
 25/07
 25/18
 21/60 3 0 1
 3 1 1

識別記号

F I
 H 01 L 21/60
 25/08

テ-マ-ト(参考)

3 0 1 A 5 F 0 4 4
 3 1 1 R
 Z

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全8頁)

(21)出願番号 特願2000-31545(P2000-31545)
 (22)出願日 平成12年2月9日(2000.2.9)

(71)出願人 000005108
 株式会社日立製作所
 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
 (71)出願人 000233594
 日立北海セミコンダクタ株式会社
 北海道亀田郡七飯町字中島145番地
 (72)発明者 前田 徹
 北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立
 北海セミコンダクタ株式会社内
 (74)代理人 100080001
 弁理士 简井 大和
 Fターム(参考) 5F044 AA02 HH00 KK08 QQ07 RR02
 RR03 RR08

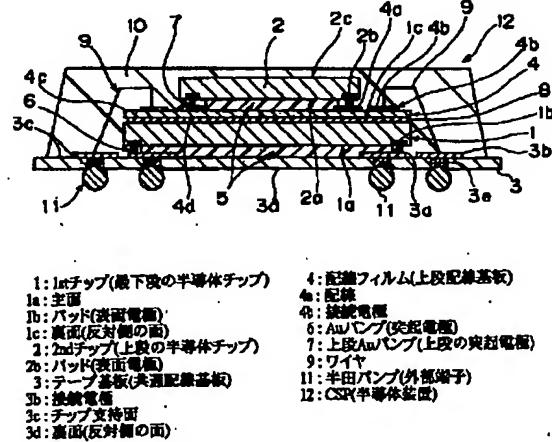
(54)【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【課題】 チップ積層形の小形半導体装置においてワイヤショートを防止するとともに、さらに小型化・薄形化を図って高密度実装を実現する。

【解決手段】 最下段の1stチップ1をフリップチップ接続によって支持するテープ基板3と、1stチップ1上に積層配置される2ndチップ2をフリップチップ接続によって支持する配線フィルム4と、配線フィルム4の接続電極4bとテープ基板3の接続電極3bとを接続するワイヤ9と、テープ基板3の裏面3dに配置される複数の半田パンプ11と、2つの半導体チップとワイヤ9などを樹脂封止する封止部10とからなり、積層配置された1stチップ1と2ndチップ2とがフェイスダウン実装されるとともに、フリップチップ接続とワイヤボンディングとを組み合わせたことにより、封止部10におけるワイヤ密度を少なくしてワイヤショートを防止する。

図 1



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の半導体チップが積層されて組み込まれた半導体装置であって、最下段に配置される半導体チップを突起電極を介してフリップチップ接続によって支持する共通配線基板と、前記最下段の半導体チップのフリップチップ接続が行われる主面と反対側の面に配置され、前記最下段の半導体チップと積層配置される上段の半導体チップを上段の突起電極を介してフリップチップ接続によって支持する上段配線基板と、前記上段の突起電極に配線を介して接続される前記上段配線基板の接続電極と、前記共通配線基板の接続電極とを接続するボンディング用のワイヤと、前記共通配線基板のチップ支持面と反対側の面に配置される複数の外部端子とを有し、積層配置された複数の前記半導体チップがそれぞれフェイスダウン実装されるとともに、前記上段の半導体チップの表面電極と前記共通配線基板の前記接続電極とがフリップチップ接続およびワイヤボンディングによって接続され、前記最下段の半導体チップが前記共通配線基板にフリップチップ接続されていることを特徴とする半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置に関し、特にチップ積層形の半導体装置の高密度実装化に適用して有効な技術に関する。

【0002】

【従来の技術】以下に説明する技術は、本発明を研究、完成するに際し、本発明者によって検討されたものであり、その概要は次のとおりである。

【0003】近年、小形化された半導体パッケージの一例として、CSP (Chip Size Package またはChip Scale Package) と呼ばれる半導体チップとほぼ同等もしくは半導体チップより若干大きい程度の小形半導体パッケージが知られている。

【0004】また、複数の半導体チップが積層配置されたチップ積層形の半導体装置（スタックドパッケージともいう）においても小形化が要求されており、CSP構造でのスタックドパッケージの開発が進められている。

【0005】なお、半導体チップを2段に積層させたスタックドパッケージについては、例えば、特開平11-204720号公報にその構造と製造方法が記載されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところが、前記した特開平11-204720号公報に記載されたスタックドパッケージでは、これをCSPに適用した場合、パッケージの外観サイズも小さいため、半導体チップの外側周囲のワイヤリング領域が非常に狭い。

2

【0007】したがって、このCSPでワイヤボンディングを2段に亘って行うと、ワイヤの密度が非常に高くなり、その結果、モールド時のワイヤ流れによって隣接するワイヤ同士のワイヤショートが発生することが問題となる。

【0008】さらに、最上段（2段目）の半導体チップがフェイスアップ実装であり、最上段の半導体チップに対してもワイヤボンディングを行うため、最上段の半導体チップの上方にワイヤのモールド領域を確保しなければならない。

【0009】したがって、この構造のCSPでは、パッケージの薄形化を図れないことが問題となる。

【0010】本発明の目的は、ワイヤショートを防止するとともに、小形化・薄形化を図って高密度実装を実現するチップ積層形の半導体装置を提供することにある。

【0011】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

【0012】

【課題を解決するための手段】本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0013】すなわち、本発明の半導体装置は、複数の半導体チップが積層されて組み込まれたものであり、最下段に配置される半導体チップを突起電極を介してフリップチップ接続によって支持する共通配線基板と、前記最下段の半導体チップのフリップチップ接続が行われる主面と反対側の面に配置され、前記最下段の半導体チップと積層配置される上段の半導体チップを上段の突起電極を介してフリップチップ接続によって支持する上段配線基板と、前記上段の突起電極に配線を介して接続される前記上段配線基板の接続電極と前記共通配線基板の接続電極とを接続するボンディング用のワイヤと、前記共通配線基板のチップ支持面と反対側の面に配置される複数の外部端子とを有し、積層配置された複数の前記半導体チップがそれぞれフェイスダウン実装されるとともに、前記上段の半導体チップの表面電極と前記共通配線基板の前記接続電極とがフリップチップ接続およびワイヤボンディングによって接続され、前記最下段の半導体チップが前記共通配線基板にフリップチップ接続されているものである。

【0014】本発明によれば、最下段の半導体チップがフリップチップ接続のみによって接続されるため、複数の半導体チップと最下段の共通配線基板との接続をフリップチップ接続とワイヤボンディングとに分けることができる。

【0015】その結果、封止部内のワイヤの密度を低減することができ、これにより、ワイヤショートを防止することができる。

【0016】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。

【0017】図1は本発明の実施の形態の半導体装置の構造の一例を示す断面図、図2は図1に示す半導体装置の共通配線基板と上段配線基板における配線および接続電極の配置状態の一例を示す拡大部分平面図、図3は図1に示す半導体装置の製造方法における共通配線基板へのアンダーフィル材形成状態の一例を示す断面図、図4は図1に示す半導体装置の製造方法における共通配線基板への1stチップ取り付けと上段配線基板の取り付け状態の一例を示す断面図、図5は図1に示す半導体装置の製造方法における上段配線基板への2ndチップ取り付け状態の一例を示す断面図、図6は図1に示す半導体装置の製造方法におけるワイヤボンディングの接続状態の一例を示す断面図、図7は図1に示す半導体装置の製造方法におけるモールドの状態の一例を示す断面図、図8は図1に示す半導体装置の製造方法における半田バンプ取り付け状態の一例を示す断面図である。

【0018】図1に示す本実施の形態の半導体装置は、複数の半導体チップを積層配置させたチップ積層形のものであり、それぞれの前記半導体チップがフェイスダウン実装でフリップチップ接続されるとともに、複数の前記半導体チップとインタポーラとなる共通配線基板との電気的接続に、フリップチップ接続とワイヤボンディングとを組み合わせて用いたものである。

【0019】さらに、前記半導体装置は、その複数の外部端子が、前記共通配線基板のチップ支持面3cと反対側の面(以降、裏面3dという)に配置されたエリアアレイ形のものである；

【0020】なお、本実施の形態では、前記半導体チップを2段に積層させ、かつ前記半導体装置が小形の半導体パッケージであるCSP12の場合について説明する。

【0021】したがって、CSP12は、スタック形CSPとも呼ばれ、例えば、携帯用電子機器などの小形民生機器に組み込まれるものであるが、2つの半導体チップを有した小形の半導体パッケージであるため、MCM (Multi-Chip-Module) やシステムLSI (Large Scale Integration) として利用することも可能である。

【0.022】本実施の形態の図1に示すCSP12の構成について説明すると、最下段に配置される半導体チップである1stチップ1をAuバンプ6（突起電極）を介してフリップチップ接続によって支持するテープ基板3（共通配線基板）と、1stチップ1のフリップチップ接続が行われる正面1aと反対側の面である裏面1cに配置され、かつ1stチップ1の上に積層配置される2ndチップ2（上段の半導体チップ）を上段Auバンプ7（上段の突起電極）を介してフリップチップ接続に

よって支持する配線フィルム4（上段配線基板）と、上段A uバンプ7に配線4 aを介して接続される配線フィルム4のポンディングパッドである接続電極4 bとテープ基板3のポンディングパッドである接続電極3 bとを接続するポンディング用のワイヤ9と、テープ基板3の裏面3 dに配置される複数の外部端子である半田バンプ11と、テープ基板3と1 s tチップ1との間隙および配線フィルム4と2 n dチップ2との間隙を埋めるアンダーフィル材5と、2つの半導体チップとワイヤ9など10を樹脂封止して形成された封止部10とからなり、積層配置された1 s tチップ1と2 n dチップ2とがそれぞれフェイスダウン実装でフリップチップ接続されるとともに、2 n dチップ2のパッド2 b（表面電極）とテープ基板3の接続電極3 bとがフリップチップ接続およびワイヤポンディングによって接続されるものである。

【0023】これにより、本実施の形態のCSP12は、チップ積層形であるとともに、フリップチップ接続とワイヤボンディングとを組み合わせたことにより、封止部10におけるワイヤ密度を少なくしてモールド時のワイヤ流れなどによるワイヤショートを防止するものである。

【0024】さらに フリップチップ接続とワイヤボン

デイングとを組み合わせたことにより、テープ基板3における接続電極3bの数を減らしてチップ積層形のCSP 12の水平方向の面積を小さくし、これにより、パッケージの小形化を図るとともに、最上段の半導体チップである2ndチップ2をフェイスダウン実装したにより、パッケージの薄形化を図るものである。

【0025】ここで、CSP12では、1stチップ1は、テープ基板3に対してその配線3aにフリップチップ接続のみによって接続され、また、2ndチップ2は、1stチップ1の上段側である裏面1cに取り付けられた配線フィルム4の配線4aにフリップチップ接続によって接続され、この配線4aに接続された配線フィルム4の接続電極4bと共通配線基板（インタポーラ）であるテープ基板3の接続電極3bとがワイヤボンディングによるワイヤ9によって接続されている。

【0026】すなわち、1 s t チップ1はテープ基板3に対してフリップチップ接続のみによって接続され、2
40 n d チップ2はテープ基板3に対してフリップチップ接続とワイヤボンディングによって接続されている。

【0027】したがって、1stチップ1は、そのパッド1bがAuバンプ6によってテープ基板3の配線3aに対してフリップチップ接続され、一方、2ndチップ2は、そのパッド2bが上段Auバンプ7によって配線フィルム4の配線4aに対してフリップチップ接続されている。

【0028】なお、テープ基板3は、例えば、ポリイミドテープなどによって形成され、そこには、図2に示す50 ように、銅、金または銀などの金属からなる配線3a、

ポンディングパッドである接続電極3bおよび半田バンプ搭載用のバンブランド3eなどが形成され、このバンブランド3eは、テープ基板3のくり抜きによりその裏面3d側に露出しており、そこに図1に示す外部端子である複数の半田バンブ11が取り付けられている。

【0029】また、配線フィルム4は、その裏面4dが、1stチップ1の裏面1c側すなわち上段側に熱可塑性の接着材8または耐熱性の高い両面テープなどによって貼り付けられており、テープ基板3と同様に、例えば、ポリイミドテープなどによって形成され、その表面には、銅、金または銀などの金属からなる配線4aやポンディングパッドである接続電極4bが形成されている。

【0030】また、アンダーフィル材5の代わりとして、絶縁性のペースト材を用いてもよいが、アンダーフィル材5としてACF(Anisotropic Conductive Film、異方性導電性フィルム)を用いることが好ましい。

【0031】すなわち、ACFを用いて1stチップ1および2ndチップ2をACF実装してもよく、この場合には、Auバンブ6および上段Auバンブ7の接続部は導通が図れるとともに、その周囲には、絶縁部材を埋め込むことができる。

【0032】また、テープ基板3のチップ支持面側には、モールド樹脂、例えば、熱硬化性のエポキシ樹脂などを用いたモールドによる封止部10が形成され、これにより、1stチップ1、2ndチップ2、配線フィルム4およびワイヤ9が封止されている。

【0033】なお、ポンディング用のワイヤ9は、例えば、金線などである。

【0034】また、CSP12に搭載される半導体チップの機能としては、例えば、1stチップ1がASIC(Application Specific Integrated Circuit)、2ndチップ2がDRAM(Dynamic Random Access Memory)などのメモリであり、異なる機能の半導体チップを有したマルチチップパッケージとしてもよい。

【0035】これは、1stチップ1は、2ndチップ2よりも大きいことにより、多ピン対応とすることができるためであり、上段の半導体チップをメモリ用として組み込むことが好適である。

【0036】ただし、複数の半導体チップを全てメモリとしてもよく、または、マイコンとフラッシュメモリなどとの組み合わせとしてもよい。

【0037】次に、本実施の形態の半導体装置であるCSP12の製造方法を説明する。

【0038】まず、図3に示すように、テープ基板3を準備し、これのチップ支持面3cの1stチップ実装領域にアンダーフィル材5を塗布または貼り付ける。

【0039】本実施の形態では、アンダーフィル材5としてACFを用いる場合を説明するが、アンダーフィル材5の代わりとして絶縁性のペースト材などを塗布して

もよい。

【0040】続いて、図4に示すように、1stチップ1をテープ基板3のチップ支持面3cにフェイスダウン実装する。

【0041】すなわち、テープ基板3のチップ支持面3cと1stチップ1の主面1aとを対向させてアンダーフィル材5であるACF上に1stチップ1を載置し、熱圧着によって1stチップ1をテープ基板3上に固定する(マウントする)。

10 【0042】これにより、テープ基板3のチップ支持面3cにAuバンブ6を介して1stチップ1がフリップチップ接続される。

【0043】すなわち、1stチップ1の各パッド1bと、これに対応するテープ基板3の配線3aとがAuバンブ6を介して接続される。

【0044】なお、1stチップ1の裏面1cの配線フィルム4は、予め、ウェハ段階で熱可塑性の接着材8などを用いて貼り付けられたものであり、したがって、ダイシングして1stチップ1を取得した際には、既にその裏面1cに、接着材8を介して配線フィルム4が貼り付けられている。

【0045】その後、図5に示すように、1stチップ1の裏面1c側である1stチップ1の上段側の配線フィルム4のチップ支持面4cの2ndチップ実装領域にアンダーフィル材5であるACFを配置する。

【0046】続いて、1stチップ1の上段側において、2ndチップ2を配線フィルム4のチップ支持面4cにフェイスダウン実装する。

【0047】すなわち、配線フィルム4のチップ支持面4cと、2ndチップ2の主面2aとを対向させてアンダーフィル材5であるACF上に2ndチップ2を載置し、熱圧着によって2ndチップ2を配線フィルム4上に固定する(マウントする)。

【0048】これにより、配線フィルム4のチップ支持面4cに上段Auバンブ7を介して2ndチップ2がフリップチップ接続され、その結果、1stチップ1上に2ndチップ2が積層配置される。

【0049】つまり、2ndチップ2の各パッド2bと、これに対応する配線フィルム4の配線4aとが上段Auバンブ7を介して接続される。

【0050】なお、2ndチップ2の固定の際に用いるアンダーフィル材5として、ACFではなく、例えば、導電性接着剤などを用いてもよい。

【0051】すなわち、ACF同様、前記導電性接着剤を用いた場合でも、2ndチップ2の固定の際にスクラップなどを行わなくて済むため、1stチップ1への衝撃を和らげることができる。

【0052】その後、図6に示すように、配線フィルム4のポンディングパッドである接続電極4bとテープ基板3のポンディングパッドである接続電極3bとを金線

のワイヤ9を用いてワイヤボンディングする。

【0053】これにより、2ndチップ2とインタポーラーであるテープ基板3とがフリップチップ接続とワイヤボンディングによって電気的に接続される。

【0054】その後、図7に示すように、トランスマールドによってテープ基板3のチップ支持面3c側を樹脂封止し、チップ支持面3c側に封止部10を形成する。

【0055】続いて、図8に示すように、CSP12の表裏を反転させ、テープ基板3の裏面3d側を上方に向け、この裏面3d側に露出した複数のバンブランド3eに半田バンプ11を取り付ける。

【0056】なお、半田バンプ11の取り付け（搭載）は、例えば、転写法などによって行う。

【0057】これにより、図1に示す本実施の形態のCSP12の完成となる。

【0058】なお、CSP12では、チップセレクト用として、2ndチップ2のみを接続する場合があり、その際には、例えば、1stチップ1の対応するパッド1bにはAuバンプ6を接続しないものとする。

【0059】すなわち、Auバンプ6は必ずしも全てのパッド1bに接続させて配置するものとは限らない。

【0060】本実施の形態の半導体装置（CSP12）によれば、以下のような作用効果が得られる。

【0061】すなわち、積層配置された複数の半導体チップがそれぞれフェイスダウン実装され、これにより、1stチップ1（最下段の半導体チップ）がフリップチップ接続のみによって接続されるため、前記複数の半導体チップとインタポーラーである最下段のテープ基板3（共通配線基板）との接続をフリップチップ接続とワイヤボンディングとに分けることができる。

【0062】その結果、封止部10内のワイヤ9の密度を低減することができ、これにより、モールド時のワイヤ流れによるワイヤショートを防止することができる。

【0063】つまり、フリップチップ接続とワイヤボンディングとを組み合わせたことにより、ワイヤボンディングだけを用いた従来のチップ積層形の半導体装置と比較すると、封止部10内のワイヤ9の密度を大幅に低減することができ、その結果、本実施の形態のチップ積層形のCSP12においてワイヤショートの発生を防ぐことができる。

【0064】さらに、フリップチップ接続だけを用いた従来のチップ積層形の半導体装置と比較すると、本実施の形態のチップ積層形のCSP12は、外部端子である半田バンプ11の配置がエリアアレイ形であり、したがって、高密度実装に適しているのに対し、前記フリップチップ接続だけを用いた従来のチップ積層形の半導体装置は、外部端子となるアウターリードが封止部10から突出する構造となるため、半導体装置の実装面積が増えて、その結果、高密度実装には適していない。

【0065】これにより、フリップチップ接続とワイヤボンディングとを組み合わせた本実施の形態のチップ積層形のCSP12の方が高密度実装に適している。

【0066】また、複数の半導体チップとインタポーラーであるテープ基板3との接続をフリップチップ接続とワイヤボンディングとに分けることにより、テープ基板3におけるワイヤボンディング用のボンディングパッドである接続電極3bの設置領域も少なくすることができ、これにより、本実施の形態のチップ積層形の半導体装置をCSP12として実現できる。

【0067】したがって、チップ積層形の半導体装置の小形化を実現できる。

【0068】さらに、積層配置された複数の半導体チップがフェイスダウン実装され、したがって、2ndチップ2（最上段の半導体チップ）もフリップチップ接続となるため、この2ndチップ2上にはワイヤ9のための封止部10の領域を確保する必要性が無くなる。

【0069】その結果、2ndチップ2の裏面2cの上方の封止部10を非常に薄く形成することができ、これにより、チップ積層形のCSP12の薄形化をさらに図ることができる。

【0070】すなわち、最上段の半導体チップにワイヤボンディングを行うタイプの従来のチップ積層形の半導体装置と比較しても本実施の形態のCSP12は薄形化を図ることができる。

【0071】したがって、本実施の形態のチップ積層形のCSP12は、その小形化および薄形化を図ることができるために、このCSP12の高密度実装を実現できる。

【0072】また、積層配置した2ndチップ2をフリップチップ接続とワイヤボンディングによる接続でインタポーラーであるテープ基板3（共通配線基板）に接続するため、新たな設備投資を必要とせず、既存設備の活用でチップ積層形の小形の半導体装置（CSP12）を製造でき、したがって、この半導体装置のコストアップを抑えることができる。

【0073】以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。

【0074】例えば、前記実施の形態では、半導体装置の製造方法において、予め裏面1cに配線フィルム4が貼り付けられた1stチップ1を準備し、その後、1stチップ1に2ndチップ2を積層する場合を説明したが、配線フィルム4への2ndチップ2のフリップチップ接続を前記半導体装置の製造方法とは異なる別工程で行い、1stチップ1の裏面1c（上段）への2ndチップ2の積層を配線フィルム4ごと行ってもよい。

【0075】また、前記実施の形態では、チップ積層数

が2段の場合を説明したが、前記チップ積層数は、2段以上であれば何段であってもよい。

【0076】また、前記実施の形態では、共通配線基板および配線フィルム4がポリイミドテープなどの基板からなる場合を説明したが、両基板は、ポリイミドテープの基板に限定されずに、例えば、ガラス入りのエポキシ樹脂などからなる樹脂基板やセラミック基板などであつてもよい。

【0077】さらに、前記実施の形態では、封止部10がトランスマーモールドによって形成される場合を説明したが、封止部10は、ポッティングによって形成してもよい。

【0078】また、前記実施の形態では、半導体装置がCSP12の場合について説明したが、前記半導体装置は、チップ積層形で、かつ外部端子がエリアアレイ配置であり、さらに、それぞれの半導体チップがフェイスダウン実装でフリップチップ接続されるとともに、フリップチップ接続とワイヤボンディングとを組み合わせた接続のものであれば、CSP12以外の例えば、LGA(Land Grid Array)などであってもよい。

【0079】

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0080】(1) 積層配置された複数の半導体チップがそれぞれフェイスダウン実装され、これにより、最下段の半導体チップがフリップチップ接続のみによって接続されるため、複数の半導体チップと最下段の共通配線基板との接続をフリップチップ接続とワイヤボンディングとに分けることができる。その結果、封止部内のワイヤの密度を低減することができ、これにより、モールド時のワイヤ流れによるワイヤショートを防止することができる。

【0081】(2) 複数の半導体チップと最下段の共通配線基板との接続をフリップチップ接続とワイヤボンディングとに分けることにより、共通配線基板におけるワイヤボンディング用の接続電極の設置領域も少なくすることができ、これにより、チップ積層形の半導体装置をCSP対応とすることができる。したがって、チップ積層形の半導体装置の小形化を実現できる。

【0082】(3) 積層配置された複数の半導体チップがフェイスダウン実装され、したがって、最上段の半導体チップもフリップチップ接続となるため、この半導体チップ上にはワイヤのための封止部の領域を確保する必要性が無くなる。その結果、チップ積層形の半導体装置の薄形化を図ることができる。

【0083】(4) 前記(2),(3)により、チップ積層形の半導体装置の小形化および薄形化を図ることができるために、この半導体装置の高密度実装を実現できる。

【0084】(5) 積層配置した半導体チップをフリップチップ接続とワイヤボンディングによる接続で共通配線基板に接続するため、新たな設備投資を必要とせず、既存設備の活用でチップ積層形の小形の半導体装置を製造でき、したがって、この半導体装置のコストアップを抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態の半導体装置の構造の一例を示す断面図である。

10 【図2】図1に示す半導体装置の共通配線基板と上段配線基板における配線および接続電極の配置状態の一例を示す拡大部分平面図である。

【図3】図1に示す半導体装置の製造方法における共通配線基板へのアンダーフィル材形成状態の一例を示す断面図である。

【図4】図1に示す半導体装置の製造方法における共通配線基板への1stチップ取り付けと上段配線基板の取り付け状態の一例を示す断面図である。

20 【図5】図1に示す半導体装置の製造方法における上段配線基板への2ndチップ取り付け状態の一例を示す断面図である。

【図6】図1に示す半導体装置の製造方法におけるワイヤボンディングの接続状態の一例を示す断面図である。

【図7】図1に示す半導体装置の製造方法におけるモールドの状態の一例を示す断面図である。

【図8】図1に示す半導体装置の製造方法における半田バンプ(外部端子)取り付け状態の一例を示す断面図である。

【符号の説明】

30 1 1stチップ(最下段の半導体チップ)

1a 主面

1b パッド(表面電極)

1c 裏面(反対側の面)

2 2ndチップ(上段の半導体チップ)

2a 主面

2b パッド(表面電極)

2c 裏面

3 テープ基板(共通配線基板)

3a 配線

40 3b 接続電極

3c チップ支持面

3d 裏面(反対側の面)

3e バンブランド

4 配線フィルム(上段配線基板)

4a 配線

4b 接続電極

4c チップ支持面

4d 裏面

5 アンダーフィル材

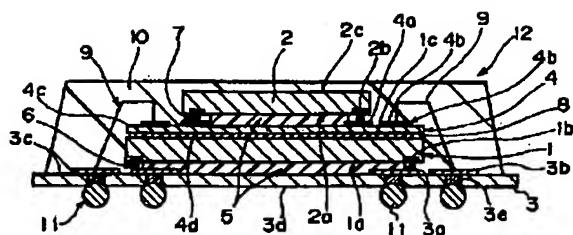
50 6 Auバンプ(突起電極)

11

- 7 上段A uバンプ（上段の突起電極）
 8 接着材
 9 ワイヤ

(1)

图 1



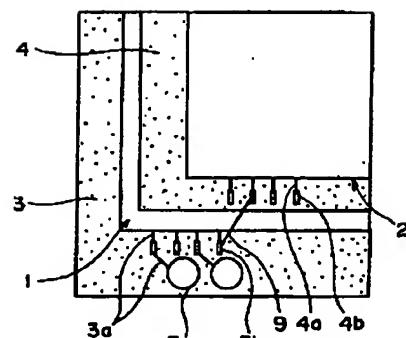
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1: 1stチップ(最下段の半導体チップ) | 4: 配線フィルム(上段配線基板) |
| 1a: 主面 | 4a: 配線 |
| 1b: ハンド(表面電極) | 4b: 集電極 |
| 1c: 裏面(反対側の面) | 6: AWパンプ(突起電極) |
| 2: 2ndチップ(上段の半導体チップ) | 7: 上段AWパンプ(上段の突起電極) |
| 2b: ハンド(表面電極) | 9: ワイヤ |
| 3: テープ基板(次段配線基板) | 11: 半田パンプ(外端端子) |
| 3a: 接続電極 | 12: CSP(半導体装置) |
| 3c: チップ支持面 | |
| 3d: 裏面(反対側の面) | |

【图2】

- 10 封止部
11 半田バンプ（外部端子）
12 CSP（半導体装置）

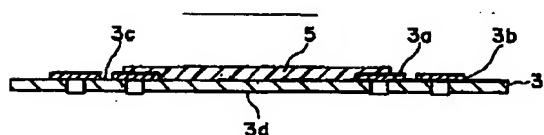
2

图 2



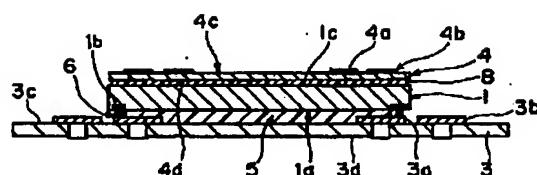
·(图31)

四三



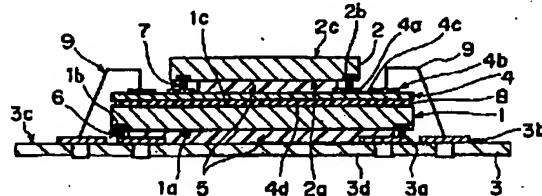
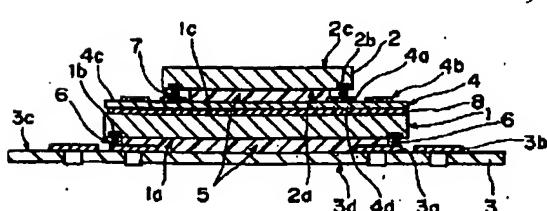
〔図5〕

四 5



[図6]

四 6



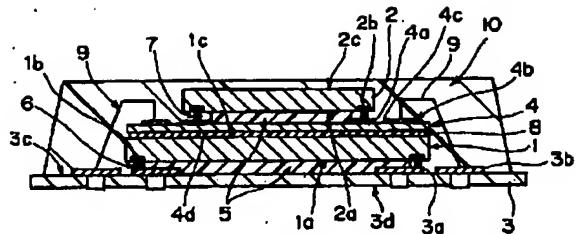
BEST AVAILABLE COPY

(8)

特開2001-223326

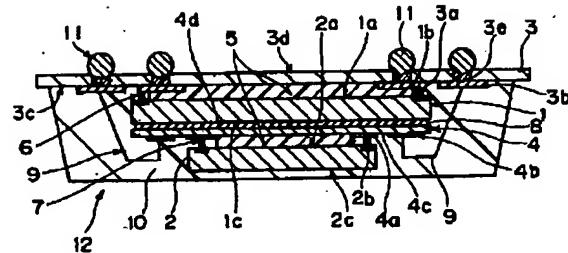
【図7】

図 7



【図8】

図 8



BEST AVAILABLE COPY